

平成18年5月31日

各位

ナショナル・オキシジェン・プライベート・リミテッド (NOX) で  
第3号空気分離プラントの建設着工

大陽日酸株式会社(社長:田口 博)では、シンガポール現地子会社である National Oxygen Private Ltd. (以下、NOX 社長:馬谷 成人)への新たな第3号空気分離プラントの建設着工に伴ない、この度シンガポール政府高官、現地取引先等を招き起工式を執り行いましたのでお知らせ致します。

記

## 1. 背景

NOX は、1982 年設立の当社初の海外ガス製造子会社として、同国ジュロン工業地区に設立、20 年以上にわたり液化酸素・窒素・アルゴン並びに半導体用材料ガスなど各種産業ガスの安定供給を通じて、同国の工業発展に寄与して参りました。

シンガポール及び周辺諸国に於ける産業ガス需要は、従来の石油化学産業や電子産業向けとして今後も堅調に推移・拡大することが見込まれるとともに、ハードディスクやバイオメディカル産業向けなどの新規需要も活発化しております。このため、将来にわたり産業ガスを継続的に安定供給するため新たな空気分離プラントを増設し、更なる事業の拡充を図る事と致しました。

## 2. プラント概要

当プラントは、独自のタービンやコンプレッサー技術を導入した最新鋭装置であります。

- (1) 生産能力: 約 300 ton/日 (液化酸素・窒素・アルゴン合計値)
- (2) 完成時期: 2007 年度秋
- (3) 投資総額: 70 百万シンガポールドル (約 50 億円)

※第3号空気分離装置の他、液化ガス貯蔵能力拡充工事、新本社ビル建設工事も実行致します。

### 3. 記念式典

2006年5月25日、シンガポールの Fullerton Hotel においてシンガポール政府 Economic Development Board の Mr. Lim Siong Guan (Acting Chairman)氏をはじめ、現地取引先・関係先など約 100 余名を招き記念式典を開催、Mr. Lim Siong Guan 氏 (Economic Development Board Acting Chairman)、川口副社長 (大陽日酸) がそれぞれ祝辞を述べられました。

以上

本件に関するお問い合わせ

大陽日酸株式会社  
東京都品川区小山1-3-26 東洋 Bldg.  
経営企画・総務本部 広報部 田島  
TEL : 03-5788-8015



左より NOX 馬谷社長、大陽日酸川口副社長、  
シンガポール政府 EDB Mr. Lim Siong Guan 氏、NOX 遠山会長



祝辞を述べる川口副社長